

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 287 回委員会議事録

1. 日 時：平成 31 年 2 月 28 日 (木) 12:30-12:50
2. 場 所：キャンパス・イノベーションセンター東京 1 階国際会議室
3. 出席者：近藤高志 (東京大学), 田畑仁 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大見俊一郎 (東京工業大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 白木靖寛 (東京大学), 尾浦憲治郎 (大阪大学), 安田幸夫 (名古屋大学), 多賀康訓 (中部大学), 斉藤伸 (東北大学), 徳田崇 (奈良先端科学技術大学院大学), 平野愛弓 (東北大学), 久保田均 (産業技術総合研究所), 森本彰治 (金沢大学), 権田俊一 (大阪大学), 高橋清 (東京工業大学), 吉川明彦 (千葉大学), 武山真弓 (北見工業大学), 宮崎照宣 (東北大学), 殿原浩二 (富士フイルム株), 原直紀 (株富士通研究所), 北澤田鶴子 (シャープ株), 潮嘉二郎 (株ニコン), 東雲秀司 (東京エレクトロテクノロジーソリューションズ株), 三浦博 (株リコー), 関淳志 (AGC株), 中川結希 (凸版印刷株), 藤井映志 (パナソニック株), 原通子 (株東芝)

4. 配布資料

- (1) 第 286 回委員会議事録 (案)

5. 議 事：

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認された。

◎審議事項

1. 2019 年 4 月研究会

斉藤委員より、2019 年 4 月の研究会の準備状況が説明された。

- 研究会テーマ「新しい界面創成とデバイス開発」(191 委員会共催)

日程：2019 年 4 月 12 日 (金)

委員会：12:20-12:40 (昼食無し)

研究会：13:00-17:40

意見交換会：17:50-

場所：東京大学本郷キャンパス山上会館 2 階大会議室

2. 2019 年 6 月研究会

- 研究会テーマ「ALD、ALEt の最新技術」

近藤委員長より、2019 年 6 月の研究会の準備状況が説明された。日程および会場をメール審議により確定することとした。

3. 薄膜工学セミナー

大見委員より、2019 薄膜工学セミナーの開催内容が説明された。トピックスとして昨年好評を得たスピントロニクスのご講演を久保田委員に依頼されたことが報告された。参加費は昨年と同額とすることとした。プログラムを委員にご案内することとした。

日程：7 月 5 日 (金) -6 日 (土)

場所：キャンパス・イノベーションセンター(CIC)東京

4. その他

- (1) 近藤委員長より、応用物理学会第 47 回薄膜・表面物理セミナー（2019 年 7 月 26 日、東京理科大）に関する説明があり、131 委員会が協賛することが承認された。
- (2) 近藤委員長より、154 委員会が主催の 8th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces（2019 年 11 月 27 日～30 日、東北大）に関する説明があり、131 委員会が共催することが承認された。今回は学振から国際会議支援費用が凍結されているため、154 委員会の予算で開催されることが説明された。また、131 委員会には費用負担がないことも報告された。

以上